## 励起子共鳴及びバンド間励起における 半導体 PbI<sub>2</sub>の高密度励起発光ダイナミクス

安藤光健、片山郁文<sup>A</sup>、市田秀樹<sup>B</sup>、兼松泰男<sup>B</sup>、武田淳 横浜国立大学大学院 工学府 物理情報工学専攻 横浜国立大学 学際プロジェクト研究センター<sup>A</sup> 大阪大学 先端科学イノベーションセンター VBL 部門<sup>B</sup>

## Luminescence dynamics of high-density excitons under exciton-resonant and band-to-band excitations in PbI<sub>2</sub>

M. Ando, I. Katayama<sup>A</sup>, H. Ichida<sup>B</sup>, Y. Kanematsu<sup>B</sup>, J. Takeda Department of Physics, Yokohama National University Interdisciplinary Research Center, Yokohama National University<sup>A</sup> VBL, Center for Advanced Science and Innovation, Osaka University<sup>B</sup>

Dynamics of luminescence due to exciton-exciton scattering process (P emission) and biexciton (M emission) has been investigated by the optical Kerr gate method in layered semiconductor  $PbI_2$  under band-to-band and exciton-resonant excitations. The onset time of ~6 ps is observed for the P emission under band-to-band excitation, but not observed under the exciton-resonant excitation, suggesting that the cascade-like relaxation of exciton-LO-phonon scattering process takes place under band-to-band excitation. We also evaluated the effective temperatures both in excitonic and biexcitonic systems, whose values are estimated from the peak energy shift of the P emission and the spectral shape of the M emission. After 20 ps, these temperatures become close with each other, implying the quasi-thermal equilibrium between excitonic and biexcitonic systems.

1. はじめに

一般に半導体・絶縁体を低温で高密度 励起すると、励起子分子による M 発光や、 励起子・励起子散乱による P 発光が観測 される。P 発光過程では、n=1の状態にあ る 2 つの励起子が非弾性衝突し、一方が n=2 または n=∞に散乱され、もう一方がエ ネルギー・運動量保存を満たす状態に散 乱され発光を伴って再結合する。M 発光 過程では、励起子分子を構成する一方の 励起子が発光を伴い再結合し、もう一方 は励起子として結晶中に取り残される。 これらは共に 2 つの励起子が関与する現 象であるが、一部のイオン性結晶ではこ れまで P 発光が観測されておらず、高密 度励起発光現象に対する統一的な理解が 得られていないのが実情である。

PbI<sub>2</sub>は~2.5 eVのバンドギャップを持つ 直接遷移型の層状半導体であり、2Hタイ プと4Hタイプの2つの積層構造を持つ。 低温でバンド間を1光子励起するとM発 光が主に観測される。一方、最近我々は、 バンド間を2光子励起した場合には、M 発光は観測されず P発光のみが観測され ることを見出した[1]。励起方法の相違に より観測される高密度励起発光が異なる 現象は非常に興味深く、これを解明する ことが励起子多体効果による発光過程の 理解に繋がると考えられる。本研究では この現象の理解を深めるために、光カー ゲート法を用いて半導体 PbI₂ の高密度発 光の時間分解測定をおこなった。

2. 試料と実験方法

試料は気相成長法により作製した PbI<sub>2</sub> 単結晶を用いた。光源には Ti:Sapphire 再 生増幅レーザーシステム (基本波:800 nm、 繰り返し:1 kHz、パルス幅:150 fs、パ ワー:700 mW)を用い、光カーゲート法 による時間分解発光測定をおこなった。 バンド間励起の際は、励起光には 2 倍波

(400 nm)を、ゲート光には基本波を用 い光学遅延ステージによりゲート光と発 光の時間遅延を制御することで時間分解 発光スペクトルを測定した。カー媒質に は CS<sub>2</sub>(時間分解能 1.2 ps)を用い、20 K で液体窒素冷却式 CCD 付分光器により発 光スペクトルを測定した。また、共鳴励 起の際は光パラメトリック増幅器で波長 変換し、励起子共鳴である 490 nm で励起 した。

## 3. 実験結果と考察

図1に(a)バンド間励起(励起密度 0.74 mJ/cm<sup>2</sup>)、(c)励起子共鳴励起(励起密度 0.23 mJ/cm<sup>2</sup>)における時間分解発光スペクトルを、また、(b),(d)にそれぞれの積分 発光スペクトルを示す。図中の点線は局 在励起子発光(L発光)、P<sub>a</sub>発光、P<sub>2</sub>発光、M発光のピークエネルギー位置を示している。ここで、P<sub>a</sub>(P<sub>2</sub>)は $n=\infty(n=2)$ への 散乱による励起子・励起子散乱発光である。図からわかるように、時間分解測定では M発光帯とP発光帯の2つが観測された。

バンド間励起の際の各時間で切り出し た時間分解発光スペクトルを図2に示す。 P発光帯はローレンツ関数(破線)で、M 発光帯は励起子分子の熱分布を考慮した

$$I_{M}(E) = A \int_{0}^{\infty} \frac{n(\varepsilon)\Gamma\varepsilon^{1/2}d\varepsilon}{(E - \sum -\varepsilon)^{2} + \Gamma^{2}} \quad (1)$$
$$n(\varepsilon) = \exp\left(-\frac{\varepsilon}{k_{B}T}\right)$$



図 1. PbI<sub>2</sub>の時間分解発光スペクトル。(a)は励 起密度 0.74 mJ/cm<sup>2</sup>でのバンド間励起、(c)は 0.23 mJ/cm<sup>2</sup>での共鳴励起における時間分解発光スペ クトルを示す。また、 (b), (d)はそれぞれの積分 発光スペクトルを示す。

で表される逆ボルツマン型関数(点線) でフィッティングをおこなった[2]。ここ で、n(ε)はボルツマン分布関数、Γ, Σは励 起子分子間の散乱による自己エネルギー、 Tは励起子分子系の有効温度を表す。なお、 実線はそれぞれのフィッティングの和を 表している。観測された時間分解発光ス ペクトルはP発光とM発光の2つの発光 帯に分解でき、すべての時間領域で測定 データを良く再現できることがわかった。



図 2. バンド間励起した際の時間分解発光スペ クトルとその 2 成分分解。



図 3. M 発光、P 発光の積分発光強度の時間変化。 (a)はバンド間励起を、(b)は共鳴励起による結果を 示す。また、黒丸は M 発光を白丸は P 発光を表す。 実線は文中の光学応答(2)を装置応答関数で畳み込 み積分した結果を表す。

	M発光 (ps)			P発光 (ps)		
	t <sub>r</sub>	t <sub>d</sub>	τ	t <sub>r</sub>	t <sub>d</sub>	τ
バンド間	0	75.6	0	6.0	36.5	6.0
共鳴	0	41.6	0	11.9	23.0	0
表 1. M	発光・	P 発光(	の立ち	上がり、	・減衰・	開始時

衣1. M 光兀・P 光元の立ら上かり・減衰・開始時間。

図 3 に(a)バンド間励起、(b)励起子共鳴 励起での M 発光及び P 発光強度の時間変 化を示す。発光強度の時間変化は、立ち 上がり時間  $t_r$ 、減衰時間  $t_d$ 、P 発光の開始 時間  $\tau$  を用いて、

$$I(t) \propto \left\{ 1 - \exp\left(-\left(t - \tau\right)/t_r\right) \right\} \times \exp\left(-\left(t - \tau\right)/t_d\right)$$
(2)

と表し、装置応答関数で畳み込み積分した。実線はフィッティング結果を表す。 また、表 1 にフィッティングにより求め た各発光の立ち上がり・減衰・開始時間 を示す。

まず、減衰時間に注目すると、共鳴励 起の際の2つの発光の減衰時間はバンド 間励起のそれより短くなった。これは図 1(b), (d)に示すように、共鳴励起の際は局 在励起子によるL発光強度が強いことか

ら、局在準位ヘトラップする割合が増加 したからだと考えられる。一方、M 発光 の立ち上がりはほぼパルス幅程度であっ たが、P発光の場合には立ち上がり時間 tr と開始時間 r が観測された。P 発光の立ち 上がり時間の違いは励起密度によるもの であり、励起密度が高い程、励起子どう しの散乱確率が増加するため立ち上がり 時間は短くったと思われる[3]。また、P 発光の開始時間は共鳴励起の際には観測 されなかったが、バンド間励起の際には ~6 ps であった。この無発光時間の原因は 以下のように考えられる。バンド間励起 の際は光生成した励起子がまずは効率的 に LO フォノンにより散乱され、ボトルネ ック付近まで緩和する。その後、励起子・ 励起子散乱が生じ、P 発光が引き起こされ る。一方、共鳴励起の際には、励起子は 直接ボトルネック付近に生成され LO フ ォノン散乱放出が生じないため、P 発光の 開始時間が現れなかったと考えられる。

励起子 – LO フォノン散乱確率Γ<sub>op</sub> はフ レーリッヒ相互作用を仮定すると、

$$\Gamma_{\rm op}(\hbar\omega) = \frac{e^2 \Omega}{\hbar^2} (\bar{n}_{\rm op} + 1) \left( \frac{1}{\varepsilon_{\infty}} - \frac{1}{\varepsilon_0} \right)$$

$$\times \frac{\sqrt{2M}}{\sqrt{\hbar\omega - E_{\rm x} - \Omega}} \left( \frac{1}{e_{\rm e}^2} - \frac{1}{e_{\rm h}^2} \right)$$
(3)

$$e_{j} = 1 + \left(\frac{a_{x}}{2} \frac{m_{j}}{M}\right)^{2} \omega \quad (j = e, h) \qquad (4)$$

と表すことができる[4]。ここで、 $\hbar \omega$ は光 子エネルギー、e は電気素量、 $\Omega$ は LO フ オノンエネルギー、 $\bar{n}_{op}$ は熱的フォノンの 平均数、 $\varepsilon_{\infty}(\varepsilon_0)$ は高周波(静的)誘電率、  $m_e(m_h)$ は電子(正孔)質量、 $E_X$ は励起子 のエネルギー、M は励起子の換算質量、  $a_X$ は励起子のボーア半径を表す。今回の 計算では $\Omega$ =13.9meV[5]、 $\varepsilon_{\infty}$ =6.1、 $\varepsilon_0$ =26.4[6]、  $m_e$  =0.48 $m_0$ 、 $m_h$ =0.195 $m_0$ 、 $a_X$ =1.9 nm[7]、  $E_X$ =2.50 eV の値を用いて計算をおこなっ た。また、LO フォノン放出はカスケード 的に生じると仮定すると、



図4.P発光のピークエネルギーと励起子系及び励 起子分子系の有効温度の時間発展。実線はP発光 のピークエネルギーに(7)式を用いてフィッティン グしたもの。黒丸は励起子分子の有効温度、破線 は(8)式による励起子の有効温度を表す。

LO フォノン散乱により励起子がボトル ネックまで緩和する時間τは、

$$\tau = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\Gamma_{op}(\hbar\omega - n\Omega)}$$
(5)

と記述できる。計算より τ=5.1 ps となり、 実験値~6 ps とほぼ一致したことから、こ のモデルを裏付けることができた。

図4はP発光のピークエネルギーと励 起子系及び励起子分子系の有効温度の時 間発展を示したものである。図中の黒丸 は(1)式によって得られた励起子分子系の 有効温度を表す。一方、白丸で示した P 発光のピークエネルギーは時間と共に高 エネルギー側にシフトしていく。そこで、 励起子系の熱分布とその有効温度が指数 関数的に時間変化すると仮定すると、P 発光のピークエネルギーħo<sub>p</sub>(t)は、

$$\hbar\omega_{P}(t) = E_{n=1} - \left(E_{n=2} - E_{n=1}\right) - \frac{3}{2}k_{B}T(t) \quad (6)$$

$$T(t) = T_1 \exp\left(-a(t-\tau)\right) + T_2 \qquad (7)$$

と表わすことができる[8]。ここで  $E_{n=1}$ 、  $E_{n=2}$ は n=1 または n=2 の励起子準位、Tは励起子系の有効温度、 $T_1+T_2$ は初期温度 を表す。ただし、ここでは簡単のため、P 発光として  $P_2$ 発光のみを考えた。図 4 の 実線で示すように(6),(7)式を用いたフィ ッティングから、P 発光のピークエネルギ ーの時間発展を良く再現できる。また、 そこから求めた励起子系の有効温度変化 を破線に示す。この破線と黒丸で示した 励起子分子系の有効温度を比較すると、 両者は 20 ps 以降でよく一致することが わかった。一方、20 ps 以前で有効温度に 違いがあるのは、時間初期には存在する であろう P<sub>∞</sub>を考慮しなかったためである と思われる。

## 4. まとめ

PbI<sub>2</sub>を低温で高密度励起することによって M 発光と P 発光の共存のダイナミクスを観測した。バンド間励起と共鳴励起を比較し、フレーリッヒ相互作用を仮定した計算より、P 発光の無発光時間は励起子-LO フォノン散乱によるものであることがわかった。また、P 発光のピークエネルギー変化及び励起子分子発光スペクトル解析から励起子系・励起子分子系の有効を見積もり、両者を比較した。両者の有効温度は、P<sub>2</sub>が主になる時間領域では、おおよそ一致することがわかった。

- 5. 参考文献
- [1] 矢崎 他、日本物理学会 2009 年秋季 大会、25pXB-3
- [2] S. Shionoya, et. al., Sol. Stat. Com., 12, 223 (1973)
- [3] H. Ichida, et. al., Phys. Rev., 72, 045210 (2005)
- [4] J. Takeda, et. al., Jpn. J. Appl. Phys., 45, 6961 (2006)
- [5] T. Goto, *et. al.*, Sol. Stat. Com., **31**, 369 (1979)
- [6] O. Modelung, "Semiconductors: Data Handbook", Springer (2004)
- [7] S. Yamazaki, *et. al.*, J. Phys. Soc. Jpn., 51, 3228 (1982)
- [8] C. Klingshirn, Phys. Stat. Sol., 71, 547 (1975)